#### (19) 世界知的所有権機関 国際事務局



# 

## (43) 国際公開日 2005年2月3日 (03.02.2005)

**PCT** 

## (10) 国際公開番号 WO 2005/011005 A1

(51) 国際特許分類7:

H01L 31/10, 27/14

(21) 国際出願番号:

PCT/JP2004/010503

(22) 国際出願日:

2004年7月23日(23.07.2004)

(25) 国際出願の言語:

日本語

(26) 国際公開の言語:

日本語

(30) 優先権データ:

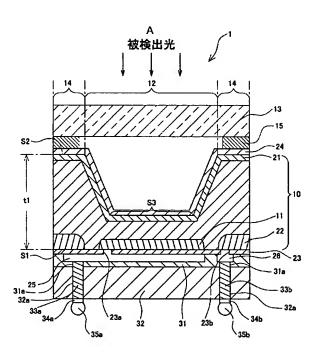
2003年7月29日(29.07.2003) 特願2003-282164 JР

(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 浜松ホト ニクス株式会社 (HAMAMATSU PHOTONICS K.K.) [JP/JP]; 〒4358558 静岡県浜松市市野町1126番地 の 1 Shizuoka (JP).

- (72) 発明者; および
- (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 柴山 勝己 (SHIBAYAMA, Katsumi) [JP/JP]; 〒4358558 静岡県浜 松市市野町1126番地の1浜松ホトニクス株式 会社内 Shizuoka (JP).
- (74) 代理人: 長谷川 芳樹 ,外(HASEGAWA, Yoshiki et al.); 〒1040061 東京都中央区銀座一丁目 1 0番 6 号銀座 ファーストピル 創英国際特許法律事務所 Tokyo (JP).
- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が 可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI,

/続葉有/

- (54) Title: BACKSIDE-ILLUMINATED PHOTODETECTOR AND METHOD FOR MANUFACTURING SAME
- (54) 発明の名称: 裏面入射型光検出素子及びその製造方法



A...LIGHT TO BE DETECTED

(57) Abstract: Disclosed is a backside-illuminated photodetector which enables to sufficiently reduce the package size and is capable to suppress scattering of light to be detected. Also disclosed is a method for manufacturing such a backside-illuminated photodetector. A backside-illuminated photodiode (1) comprises an N-type semiconductor substrate (10), a P+-type impurity semiconductor region (11), a recessed portion (12), and a window plate (13). The P+-type impurity semiconductor region (11) is formed in a surface layer on the front side (S1) of the N-type semiconductor substrate (10). The recessed portion (12), on which a light to be detected is incident, is formed in a region on the backside (S2) of the N-type semiconductor substrate (10) which region is opposite to the P+-type impurity semiconductor region (11). The window plate (13) is joined to a peripheral portion (14) surrounding the recessed portion (12). This window plate (13) covers the recessed portion (12) and seals the backside (S2) of the N-type semiconductor substrate (10).

(57) 要約: パッケージを充分に小さくで き、且つ被検出光の散乱を抑制すること ができる裏面入射型光検出素子及びその 製造方法を提供することを課題とする。 裏面入射型ホトダイオード1は、N型半

導体基板10、P\*型不純物半導体領域11、凹部12、及び窓板13を備えている。N型半導体基板10の上面 S1側における表層には、P+型不純物半導体領域11が形成されている。N型半導体基板10の裏面S2に

[続葉有]

NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可 能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, のガイダンスノート」を参照。

BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

#### 添付公開書類: -- 国際調査報告書

2文字コード及び他の略語については、定期発行される 各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語